61-251043 [JP 61251043 A] PUB. NO .: PUBLISHED: November 08, 1986 (19861108) INVENTOR(s): ISHIDA AKIRA

AKABANE KATSUMI

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

APPL NO.: 60-090856 [JP 8590856] FILED: April 30, 1985 (19850430) INTL CLASS: [4] H01L-021/58; H01L-021/60

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 493, Vol. 11, No. 99, Pg. 114, March

27, 1987 (19870327)

ABSTRACT

PURPOSE: To contrive to nearly uniformize the distribution of the surface pressure to be applied to the pressingly contact surface of the stamp electrode and the semiconductor element by a method wherein a defect to say that large surface pressure generates in the boundary of the pressingly contact surface, that is, just under the periphery of the so-called pressingly contact is dissolved.

CONSTITUTION: The cathode side of a semiconductor element 31, such as the diode, is made to pressingly contact by a stamp electrode 34 having the pressingly contact surface of D(sub 1) in diameter through a temperature compensating metal plate 33 of (h(sub 2)) in thickness and of D(sub 2)=D(sub 1)+2l(sub 2) in diameter. A groove 35 of (l(sub 1)) in depth is provided over the whole periphery on the side surface of this stamp electrode 34 at a position where is a height (h(sub 1)) high from the pressingly contact surface. 32 is the temperature compensating metal plate on the anode side of the semiconductor element 31. In the device to be constituted in such a way, a load is applied to the axial direction and as the cathode side of the semiconductor element is brought into contact by pressing, the semiconductor element to be made to pressingly contact type the stamp electrode through the temperature-compensating metal plate can effectively prevent the concentration of stress to be partially applied thereto, thereby enabling to enhance the electrical characteristics and mechanical strength of the compression bonded type semiconductor device. As a result, the improvement of the reliability thereof can be contrived.

卵日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭61-251043

Mint CI.

識別記号

厅内整理番号

②公開 昭和61年(1986)11月8日

H 01 L 21/58 21/60

6732-5F 6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全↓頁)

容発明の名称

圧接型半導体装置

93 超60-90856 **到特**

昭60(1985) 4月30日 頭 **₩**

母発 明 者

田 石

超

土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

明 冗杂

赤羽根

克己

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立工場

者

①出 顋 人 尔代 理 人 株式会社日立製作所 弁理士 小川

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

外2名 勝男

発明の名称 圧接型半導体装置

特許技术の範囲

1、半導体素子と、数半導体素子の少なくとも一 方の面に設けられた数半導体素子の熱學張係数に 近い船隊張係故を有する温度補償金属板と、鉄葉 度 補償金属板を介して前配半導体素子を圧接する スタンプ電極とを備えた圧接型半導体装置化かい て、前記スタンプ電板の側面の圧接面より離れた 位置に非を付け、さらに、前記スタンプ電低と同 心円状にある前記鑑定補償金異板の直径を、前記 スタンプ電極の圧装面の直径より大きくしたこと を特徴とする圧接選挙導体装置。

発明の評議な説明

[発明の利用分野]

本発明は圧接選半導体装置に係り、停に、デイ オード。サイリスタ東いはゲートターンオフサイ サスタ(以下、GTO)等の半導体素子に温度補 賃金属板を介してスタンプ電板を加圧接触させる 圧接型半導体装置の固圧力均一化構造に関する。

[発明の背景]

一枚にダイオード,サイリスタ皮いはGTO等 の半導体素子にメタンプ電極を加圧圧接する圧接 型半導体袋屋は、電力用として良く知られている。 そしてこの種の圧疫型半導体接置は、第3図に示 ナよりK構成されている。 すなわち、半導体業子 1の両面に、との半導体素子1の熱解提係数に近 い性の温度補信金属板2,3を介して貼かよび電 気伝導率の高い、円柱状のスタンプ電極4。5で 半導体素子1を横層方向に圧装する構造にたつて いる。さらに、上フランジ11, 12、下フラン ジ13。14と同心円状に位置するセラミツク円 第10年の部材により、窒素ガスシンび不活性ガ ス中で封じ、半導体業子1に外気の水分が触れた いように構成されている。

半導体素子 1 は通常 P N 拡散されたシリコン 81板、スタンプ電缆4。5は網Cu円生、そし て最度補償金属板2。3はタングステン೪とかモ j プデンM o 裏等が一般に用いられている。

実機破動時には、停止時に比べ80℃程度温度

上昇する。これら起動停止が長年にわたつて行われることになる。Siの熱趣張係数は $\alpha=2.9 \times 1.0^{-6}$ / C、C u の $\alpha=1.7 \times 1.0^{-6}$ / C とその 恥鄙強係数の差が大なので、半導体素子1 とx y ンプ電54、5 間には、始駆任係数 $\alpha=4.3 \times 1.0^{-6}$ / C の W とか、 $\alpha=4.9 \times 1.0^{-6}$ / C の M の 板を挿入し、半径方向の条件が対策を行つて いる。

第3図に示した構造及びそれと類似の構造社の くの特許,登録実用新案の説明図等に表示されて をり公知である。第3図中、本発明と関連される 要な部分は、カソード側スタンプ電低4に加圧される 原みが4なるカソード側温度補信金属板3の になっている場合、半導体業子1とスタンプ 電優4との動脈級の差をすべらせて逃がすという 電度補信金属板3の本来の目的の他に、スタンプ 電度補信金属板3の本来の目のたとき、半導体 子1にかかる面圧力を若干均一化させて、機械

性体21内の応力分布は着しく不均一になる。そ とで、特開昭 58-71633 号公報に記述されてい る内容によれば、圧接型半導体装置の半導体素子 に上配のような著しい応力分布の不均一を解消す るため、第5回に示すように、半導体素子25を 圧装するスタンプ電低22の側面に第23を設け、 加圧時にその講23 が発性変形することを利用し て、スタンプ電極22の周辺直下での半導体素子 25の応力集中を緩和するようにしている。さら に、半導体素子25がシリコン31、温度補償金 異板24が05m厚みのモリプデンMo板、スタ ンプ電艦22が半径25mの銅Cu円柱体、温度 特債金属収26がメンダステンWであつて、スメ ンプ電瓶22に総荷盒5000吋(を印加したとき のスタンプ電極22及び温度補償金属板24の局 辺底下P点の応力を第6因に示したように、鼻 23の課さLと高さHのパラメータとして算出し、 P点での応力集中を緩和させる構造を提案し、良 - い前果が得られたと難じている。しかし、本発明 考らの実験によれば、それでもなか、応力集中が

一方、特別昭 58-71633 号公報によると、第4 図に示すように半無限弾性体 2 1 を円柱状のポスト 2 0 で加圧力 q をもつて圧接すると半無限弾性体 2 1 中に生じる圧接面に垂直な方向の応力P(Z)は圧接周端部で非常に大となり、半無限弾

充分優和されているとは云えない結果が得られた。 [発明の目的]

本発明の目的は上述したスタンプ電池と半導体 素子の圧接面の境界、いわゆる圧度周辺直下に大 きな面圧力が生じるという欠点を解消して、圧接 面の面圧力分布がほぼ均一となる構造の圧接型半 導体装置を提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明は、半導体素子を圧振するスタンプ電板の質面に再をつけ、さらにスタンプ電低と同心円状にある温度補償金属板の直径寸法をスタンプ電板の圧装面の直径寸法より大きくして、圧振力の力線の流れと全体の変形及びその反力により、溝の直下、スタンプ電極周辺直下、さらに温度補償金属板の周辺直下での半導体業子の圧縮応力及び急げ応力集中を緩和するようにしたものである。
〔発明の実施例〕

第1回は本発明の一実施例の構成図、第2回は 第1回の要認構成図である。これら2つの図で示 ナようにダイオード等の半導体素子31のカソー ド質を、厚みがも。、直径寸法がD。 = Di+2 4。 である温度場質金属板33を介して、圧接面の直径寸法がD。のスタンプ電板34で圧接している。 このスタンプ電板34の側面には全局にわたつで圧を面より易さも。の位置に乗さる。の第35を設けている。32はアノード質の温度場質全異板である。なか、第3回に示したものと同一部分には同一符号を付けている。このように構成した姿置に第5回と同様の軸方向(準度方向)に荷食を加え、加圧接触させる。

上記本発明構造体に対し、現在一般的になっている有限要素法によって圧姜或半導体装置の応力計算を行うと、スタンプ電医34の第35の寸法 b1、 21、及びカソード側の温度補償金属複 33の厚みb1と半径当りの突出寸法 21をパラメータとして半導体素子31の面圧力分布が得られる。

具体例として、シリコンSi半導体素子の直径 寸法が80mのとき、例Cuポスト電極34の直 径寸法Di=60m、牌35の高さh:=1.5m、

一方、第1回。第2回の構成の各種層面間にろう付部がないオール半田レス構造としたときを考え調べてみると、本発明の構造は半導体素子31の曲げ応力集中の低減に疲力を発揮する。いかゆる、前配した圧縮応力の所で記述した寸法には、本発明の構造のもとで半導体素子31の最大曲げ応力は内部に移行し、ピーク値を第5回に示した従来の調付構造の物に比べまりは下と小さくでき、半導体素子31の機械的強度を5倍以上とすることができる。

ダイオードについて本発明の効果を具体的に設 明したが、その他、ナイリスメ、GTO、またト 第35の交さと、=1m、モリブデンNの関係を 特信金属を33の直径寸法D。=63m、原本 b。=0.5mとすると、器度補信金属で33の 径寸法突出をと。=1.5mであり、この構成を 少ける温度補信金属で33の周辺で下の圧縮で 少ける温度補信金属で33の周辺で下の圧縮で は零に近い小さな値であり、また、ポスト電で は零に近い小さな値であり、また、ポスト電で は零に近い小さな値であり、また、ポスト電が は零に近い小さな値であり、また、ポスト電が は零に近い小さな値であり、また、ポスト電が は零に近い小さな値であり、また、ポスト電が は零に近い小さな値であり、また、ポスト電が は零に近い小さな値であり、また、ポスト電が は全体の平均面圧力の値より若干小さく、 力の最大は第35の戻さと、の軸方向直下より若 干内に入った部に生じている。

触方向加圧だけで、援助等による外力の曲げモーメントを略して、との圧縮応力を更に詳しく調べてみると、講35を付けるとと等による圧縮応力集中の低下はポスト電振34の方が50メ以下と顕著であり、半導体素子31の応力は講35等を付けたことにより、大きな応力の発生する位置が内部に移るが、そのピーク圧縮応力の低所は254程度である。このような面圧集中低域の設めは、材料力学の分野で一般化している材料定数の差によつて説明がつく。いわゆる、網Cuxメ

ランジスタについても同様の応用効果があるのは 当然である。また、アノード側のスタンプ電極 40に海を設けてもよい。

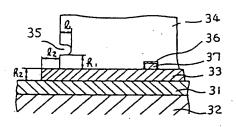
[発明の効果]

本発明によれば、温度補償金属板を介してスタンプ電極により圧接される半導体業子の部分的な応力集中を効果的に防ぎ、もつて圧接型半導体装置の電気的特性、および機械的強度を高めることができるので、信頼性の向上を図ることができる。図面の簡単な説明

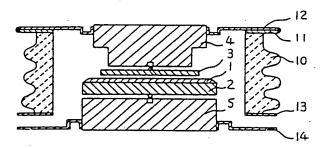
第1回は本発明の一実施例になる圧接型ダイオードを示す最新面図、第2回は第1回本発明の要認病成新面図、第3回は使来の一般に知られている圧接型ダイオードを示す最新面図、第4回は半無限板を円柱で圧接したときの応力分布説明図、第5回、第6回は使来の圧接型半導体装置の最新面図である。

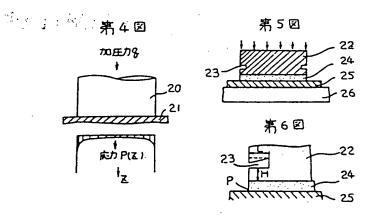
3 1 ··· 半導体素子、3 2 ··· アノード質量度 補信金 裏板、3 3 ··· カソード質量度補信金属板、3 4 ··· カソード個スタンプ電板、3 5 ··· スタンプ電板 代理人 差理士 小川勢!

第2図



第3図





-230-

THIS PAGE BLANK (USPTO)